### 【6.6.6.9】インドネシアにおける意匠を対象にした侵害防止調査

# 自社で開発した商品をインドネシアで販売したい。意匠侵害で 訴えられることは避けたいが、どうしたら良いか?

### 1)調査ツールの選択

Q

インドネシアにおける意匠は、インドネシア知的財産総局(以下、DGIP)が提供する e-Status Kekayaan Intelektual(以下、e-Status)、または、欧州連合知的財産庁(以下、EUIPO)が 提供する asean DesignView を使って調査することができる。それぞれのデータベースの収録状況を比 較すると、データ全体の収録数表示によれば e-Status に収録されているインドネシア意匠の件数は、 asean DesignView の収録件数に比べて 14%程度多い(2017 年 1 月時点)こととなっているが、出 願年の比較をおこない 2007 年以降のデータで比較した場合は、asean DesignView の収録件数が、 e-Status の件数より 35%程度多い状況となっている。また、機能としては、asean DesignView は、 e-Status とは異なり、ロカルノ分類を用いて検索することが可能である。そのため、asean DesignView は、e-Status に比べて侵害防止の目的を考慮した場合の権利期間 10 年の収録状 況や調査効率の点で有利といえる。以上の理由により、asean DesignView を利用した事例を紹介 する。

### 2) 検索事例

asean DesignViewの検索画面は下記 URL から接続することができる。 <u>http://www.asean-DesignView.org/tmdsview-web/welcome.html</u>

Basean DesignView	Home About Help Contact Us
External links	Find term
Standard Sta	Search Clear
Comparison C	ASEAN Designview is the common online industrial design information platform of the ASEAN Member States aimed at making ASEAN designs data widely available and easily accessible to all interested stakeholders. ASEAN Designview offers free of therge online access to information on design registrations having effects in the participating ASEAN countries. These are indicated in green in the panel below.
Gibadabas	ASEAN Designview has been developed by the Intellectual Property Offices of the ASEAN Member States with the support of the EU-ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights (ECAP III Phase II) administered by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). 対象国、番号、名義、ロカルノ分類など様々 な検索項目の組み合わせ検索が可能なの
	で、基本的にはこちらを使う

### ◆調査目的およびデザインコンセプト

調査対象例として下記の調査目的およびデザインコンセプトを設定した。

調査目的:開発した商品をインドネシアで販売したい。インドネシアにおける類似意匠の有無を確認する

デザインコンセプト:前面に花模様が描かれた洗濯機(下図参照)

調査対象国および地域:インドネシア



### ◆予備検索·準備編

意匠を検索する場合、手がかりとなる情報としてロカルノ分類を利用することが一般的である。そこで、検索を実施する前に適切なロカルノ分類を把握しておく必要がある。

*こ*こでは EUIPO が提供する DesignView を利用して適切なロカルノ分類を探索する方法を紹介する。 DesignView の検索画面は下記 URL から接続することができる。 https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome

まず DesignView にアクセスするとトップ画面に「Find term」の欄が表示される。ここにデザインコンセプトに関連する語句を入力する。本事例の場合、【washing machine】と入力し検索する。

Find term	0
washing machine	Search Clear
Advanced search	

検索結果に対し「Filters」の機能を利用し「Locarno」のタブをクリックすると以下に示すようなロカルノ分類別の出願件数ランキングが表示される。

	[	Find term							
		washing machine		Se	arch Cle	ar		·	
			_			_			
Advanced search Filters									
List of a									
			Id of Page	1 of 761 ⊨> ⊨। 📷 🚍	3		10 20 30	40   View 1 -	10 of 7604
	Design	Indication of the product	Design number	Owner name	Filing date 🔶	Status	Design offi	Designate	Class
- +		МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА	1955-000000054-0001	HOOVER LIMITED	23-02-1955	Design lapsed	RS	RS	15.05

Find term										
washing machine						s	earch	Clear		ω U
Advanced search	Close filter									
									Fliter	Clear
Offices	15.05	6650	13.01	24	19.08	10	15.03	4		-
Territory of	23.01	90	09.03	23	06.13	9	20.01	4		
protection	15.99	65	13.03	22	08.06	7	21.02	4		
Status	23.02	56	24.02	21	15.06	7	06.01	3		
Dates	07.05	54	14.04	17	07.04	6	12.13	3		
Locarno	28.03	54	23.04	15	08.08	6	18.02	3		
Locarno	24.01	51	31.00	13	09.05	6	19.07	3		
Owner	28.99	47	05.06	12	10.05	5	26.05	3		
Designer	21.01	26	15.07	12	15.02	5	06.06	2		
	06.04	25	14.99	11	15.09	5	08.07	2		

この結果を基に分類定義表などを参照し、該当するロカルノ分類を把握する。なお、ロカルノ分類の定義 については WIPO の以下の資料より参照できる。

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm#

_			
Γ	Class 15	MACHINES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED	
I			
I			
I			
I			
I	Serial No. (En)	Indication of Goods	Serial No.
1			(Fr)
1	Subclass 05	WASHING, CLEANING AND DRYING MACHINES	

今回の調査では、洗濯機が含まれるロカルノ分類として、15.05(上記定義参照)を選定した。

# ◆実践編

インドネシアにおける意匠に対する検索を行うために、asean DesignView にアクセスし、「Advanced search」をクリックする。すると、以下のような検索画面が表示される。

Clo	ose advanced search		
1	Offices	- Select one or more offices -	
2	Indication of the product	OStrict mode	
3	Design number		
4	Application number		
5	Design status	- All -	
6	Owner name		
7	Designer name		
8	Representative's name		
9	Locarno	Locarno classification	
		- All - Locarno sub-classification	
		- All -	
10	Expiry date	From To	×
(11)	Filing date	From To	• ×
12	Registration date	From To	
13	Publication date	From 🗾 🖸 To	
14	Priority date	From To	• ×
15	End of deferment	From To	• ×
16	Convention priority number		
(17)	Priority country	- Select one or more offices -	
18	Exhibition priority		
19	Sort results by	Filing date	
20	Order	Ascending	
			Search Clear

<検索項目の解説>

1	受理官庁	(1)	出願日
2	物品名	(12)	登録日
3	意匠番号	(13)	公開日
4	出願番号	(14)	優先日
(5)	権利状況	(15)	権利満了日
6	権利保有者	(16)	優先権番号
7	デザイナー名	17	優先国
8	代理人名	(18)	博覧会優先権
9	ロカルノ分類	(19)	ソート(HIT リストのソート項目)
10	有効期限	20	昇順または降順(HIT リストの順)

これらの検索項目に適宜入力することで、所望の検索を実行することができる。

#### 調査事例 <侵害防止調査>

自社で開発した製品デザインコンセプトについて侵害防止調査をするために以下のように入力し、検索画 面の上部または下部にある「Search」ボタンをクリックし検索する。

主題を包含するロカルノ分類:15.05
物品名:cuci(KW1)cuci はインドネシア語で洗濯するという意味
出願日:2007年1月1日以降
検索式 = 官庁(ID) and ロカルノ分類 15.05 and KW1 and 出願日 2007 年 1 月 1 日以降

今回はインドネシアにおける侵害防止調査を行うため、下図のとおり①の「Offices」において ID (Indonesia-ID)を選択する。

侵害防止調査の場合には⑨のロカルノ分類「Locarno」で調査対象とする意匠を限定する。「Locarno classification」で【15 – Machines not elsewhere specified】を選択し、その下の「Locarno sub-classification」で【05 – Washing, cleaning and drying machines】を選択する。HIT 件数が多い場合には、必要に応じ②の「Indication of the product」で物品名【cuci】による限定をすることも可能である。本事例は侵害防止調査なので、さらに⑪の「出願日」を指定する。インドネシア意匠の保護期間は出願日から 10 年であることから、検索時点(2016 年)から 10 年遡及し、日付の指

定は 2007 年 1 月 1 日以降とした。日付の入力の仕方は日付入力欄の右側のカレンダーアイコンを利用するか、直接「DD-MM-YYYY」の形式で【01-01-2007】と入力する。

C	ose advanced search Filters		
1	Offices	ID	
2	Indication of the product	cuci	
	Design number		
	Application number		
	Design status	- All -	
	Owner name		
	Designer name		
	Representative's name		
(	Locarno	Locarno classification	
9		15 - Machines not elsewhere specified	$\checkmark$
		05 - Washing, cleaning and drying machines	
	Expiry date	From To X	
<b>m</b>			
Y	Filing date	From 01-01-2007 To X	
ſ	Filing date Registration date	From 01-01-2007 To X	
	Filing date Registration date Publication date	From 01-01-2007 To X	
	Filing date Registration date Publication date Priority date	From 01-01-2007 To X From To X From To X From To X From To X	
	Filing date Registration date Publication date Priority date End of deferment	From   01-01-2007   To   X     From   To   X	
	Filing date Registration date Publication date Priority date End of deferment Convention priority number	From   01-01-2007   To   Image: X     From   Image: To   Image: X     Image: To   Image: X   Image: X	
	Filing date Registration date Publication date Priority date End of deferment Convention priority number Priority country	From 01-01-2007 To X From To X	
	Filing date Registration date Publication date Priority date End of deferment Convention priority number Priority country Exhibition priority	From 01-01-2007 To X From To X	
	Filing date Registration date Publication date Priority date End of deferment Convention priority number Priority country Exhibition priority Sort results by	From   01-01-2007   To   X     From   To   X     Indication of the product   Indication of the product	•

<b>L</b>	List of results											
6	i →       Image     Image											
	Design	Indication of the product 🚖	Design number	Owner name	Filing date	Status	Design office	Class				
C		GENERATOR ION SILVER UNTUK MESIN CUCI LISTRIK	ID70A002200401529_0001-1	SHARP KABUSHIKI KAISHA	19-05-2004	Expiring	ID	15.05				
		MESIN CUCI	ID70A002200704241_0001-1	LG ELECTRONICS INC.	18-12-2007	Registered and subject to deferment	ID	15.05				

各種検索項目に必要な情報を入力し検索を実行すると、上図のように代表図および書誌情報が一覧 形式で表示される。

また、各意匠の物品の指定または意匠番号にはリンクが設定されており、これをクリックすると各意匠の図 面情報、書誌情報、権利状況、年金支払い状況などの詳細な情報を閲覧することができる。

これらの HIT 文献を1件ずつ確認していくと、以下のような2つの意匠を見出すことができる。

1. Application number A00200704240



# 2. Application number A00200704241



この2つの意匠は開発技術コンセプトに近い内容が開示されていることがわかった。つまり、開発技術コン セプトをそのまま実施した場合、この意匠権を侵害してしまう可能性がある。したがって、仕様やコンセプト の変更などにより、この意匠を回避するかどうか検討する必要がある。

#### ◆まとめ

EUIPO が提供する asean DesignView を利用すれば、物品名、ロカルノ分類など各種項目を用いて インドネシア意匠を検索することができる。検索結果画面は、書誌情報及び図面が閲覧でき、意匠番号 又は図面をクリックすることで、詳細な情報を確認することもできる。日付を限定することで、さらに効率的 に調査することができる。

#### Point

e-Status に収録されているインドネシアにおける意匠の件数は、asean DesignView の収録件数に比べて 14%程度多いが(2017 年 1 月現在)、 インドネシアにおける意匠の調査を行う場合、調査効率の点で有利な asean DesignView を利用することが望ましい。 ロカルノ分類や KW、調査期間などの条件を適切に設定することで所望の意匠を 効率よく抽出することができる。